

主催 名古屋市工業研究所
東海無機分析化学研究会
協賛 (公財)名古屋産業振興公社

分析技術講演会のご案内

日頃は名古屋市工業研究所ならびに東海無機分析化学研究会にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。下記のとおり講演会を開催いたしますので皆様どうぞ多数ご参加ください。

記

- 日 時 令和6年11月8日(金) 13時30分～16時30分
- 場 所 名古屋市工業研究所 管理棟3階 第1会議室
- 内 容 CMOS型固体発光分析装置とオンサイト元素分析装置の活用事例
 - CMOS型固体発光分析装置とアプリケーション例のご紹介
講師：株式会社日立ハイテクサイエンス 美川真奈氏
 - ハンドヘルド型蛍光X線装置とハンドヘルドLIBSの特長を生かした金属の分析例のご紹介
講師：株式会社 日立ハイテクサイエンス 鍋島貴之氏
- 参加費 無料
- 定 員 60名
- 参加方法 Eメール、もしくはFAXにて必要事項を記載し、お申込みください。(申込締切11月1日(金))
参加証は発行いたしません。中止等の連絡がない限り、当日、会場までお越しください。
(問合せ先) 名古屋市工業研究所 材料技術部 表面技術研究室 柴田 信行
TEL:052-654-9882(直通) FAX:052-654-6788(共通)

分析技術講演会参加申込書(令和6年11月8日(金)開催)

Eメール: shibata.nobuyuki@nmiri.city.nagoya.jp (申込締切11月1日(金))

ふりがな 会社名			
所在地	〒		
参加者	所属		
	役職		
	氏名		
連絡先	TEL :	E-mail :	
メールマガジン(NMIRI技術ニュース)の配信を【希望する ・ 希望しない】			
※当所の事業やイベント情報等を月1回配信しています。			

※ご記入頂きました個人情報、受講者への連絡・講師への情報提供などの講演会目的、(希望者への)メールマガジン配信以外には使用いたしません。